# PRODUCTION OF TRIETHYLENE DIAMINE COMPOUNDS AND PIPERAZINE COMPOUNDS

Publication number: JP5017460
Publication date: 1993-01-26

Inventor: OGAWA TSUKASA; MIZUI NORIMASA;

TATE SHINOBU: KUMOI SADAKATSU

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: B01J29/06; B01J37/10; C07B43/00;

C07B61/00; C07D295/02; C07D487/18; C07B61/00; B01J29/00; B01J37/00; C07B61/00; C07B61/00; C07D295/00; C07D487/00; C07B61/00; (IPC1-7); B01J29/06; B01J37/10; C07B43/00; C07B61/00; C07D295/02; C07D487/18

- European:

Application number: JP19910187080 19910702 Priority number(s): JP19910187080 19910702

Report a data error here

## Abstract of JP5017460

PURPOSE:To produce the subject compounds by an one step reaction in good yields by treating an amine compound in the presence of a crystalline aluminosilicate catalyst calcined under a steam atmosphere. CONSTITUTION:An amine compound having a group of the formula (R<1>-R<4> are H, 1-3C alkyl) is treated at 250-450 deg. C in the presence of a crystalline aluminosilicate catalyst which has been calcined at 500-950 deg. C under a steam atmosphere for 1 hr or longer and which has a silica/alumina molar ratio of >=12/1, preferably (40-5000)/1 to produce the objective compound. The compound having the group of the formula includes N-(2-aminoethyl) piperazine. Since the catalyst has its catalytic activity for a long time and can be repeatedly used by applying regeneration treatments to the catalyst, the producting cost of the objective compound can be lowered.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# (19) 日本国物源庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出線公開番号 特開平5-17460

(43) 公帰日 平成 5年(1983) 1月26日

(51) Int.CL*	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示循所
C 0 7 D 295/02	A	6701-4C		
B 0 1 J 29/06	X	6750-4G		
37/10	X	8516-4G		
C 0 7 B 43/00		7419-411		
C 0 7 D 487/18		7019-4C		
			審查請求 未讀	求 請求項の数 1(全 5 頁) 放終質に続く
(21)出顯春州	特職平3-187080	***************************************	(71) 出資人	000003300
				東ソー株式会社
(22)出職日	平成3年(1991)7月	128		山口県新南陽市開成町4560番地
			(72)発明者	(小川 町
				山口県新南陽市宮の前2丁目3番85号
			(72) 発明者	水井 規雅
				山口県徳山市大字上村564番地
			(72) 新田舎	M 3
				山口県下松市大字来武上10181 番地
			(72) 発明者	審井 貞勝
				山口県光市紅ケ丘6丁目11番28号

(54) 【発明の名称】 トリエチレンジアミン類及びピペラジン類の製造法

## (57) [要約]

【目的】トリエチレンジアミン類及びピペラジン類を高 収率に製造する方法を提供する。

【構成】水蒸気雰囲気下500℃~950℃の温度にて 焼成処理されたアルミナに対するシリカのモル比12以 上の結晶性アルミノシリケートから成る触媒と分子内に 一般式(1)

# [6:1]

1~3のアルキル基を示す。〕で表される基を有するア ミン化合物を接触させ、反応を行うことにより、トリエ チレンジアミン競及びピベラジン類を高収率で得ること ができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】分子内に一般式(1)

[6:1]

(式中、R1~R)はそれぞれ水素原子あるいは炭素数 ミン化合物を、水蒸気容開気下500℃~950℃の温 度にて焼成処理された、アルミナに対するシリカのモル 比12以上の結晶性アルミノシリケートから成る触媒と 接触させ反応を行うことを特徴とするトリエチレンジア ミン物及びピペラジン類の製造法。

#### (等限の詳細な説明)

[0001]

[産業上の利用分野] 本発明は、トリエチレンジアミン 額及びビベラジン額を高収率に製造するための触媒の改 意技術に関する。

#### 100021

[従来の技術] アミン化合物を環化することにより、ト リエチレンジアミンを製造することのできる触媒とし て、ゼオライトが公知である。例えば、A型ゼオライト を触媒として用い、N-(2-アミノエチル) ピペラジ ンを原料とする製造法(特開昭50-58096号公 報〉、少なくとも、アルミナに対するシリカのモル比2 O以上の組成比から成る高シリカゼオライトを触媒とし て用い、N-- (2-アミノエチル) ピペラジン、N-(2-ヒドロキシエチル) ピベラジンを原料とする製造 30 法 (特徴昭60-260574号公報)、アルミナに対 するシリカのモル比が12以上の結晶性アルミノシリケ -- トを触媒として用い、モノエタノールアミンやエチレ ンジアミン等のエチレンアミン鰻を原料とする製造法 (特開網62-228079号公規、特開網63-12 2664号公報),ペンタシル型ゼオライトを触媒とし て用い、ピペラジン、エチレンジアミン、ジエチレント リアミン、2-アミノエダノールを原料とする製造法 (特開平1-132587号公報, 特開平1-1438 64号公報)が顕示されている。

【0003】これらの既知文献に記載されているゼオラ イトは、酒常空気客温気下600で以下の脳度で焼成処 理されたものが触媒として使用されている。これらの触 媒系で簡料アミン化合物を高紀化率に反応させた場合、 留ましくない分解反応、総合反応等の副反応のためトリ エチレンジアミン、及びピペラジンの選択率が低下する という欠点を考している。特別昭50-58096号公 繋では、N- (2-アミノエチル) ピペラジン転化率8 0%のときトリエチレンジアミン選択率5.5%、転化率 8.4%のとき微状率4.5%と低下している。即ち、原料 50

転化率が高くなるとともに、目的物の選択率が更なる低 下傾向を示している。特別昭60-260574号公報 では、N-(2-ヒドロキシエチル) ピベラジン転化率 21%のときトリエチレンジアミン選択率75%、ピベ ラジン選択率17%、転化率72%のときトリエチレン ジアミン選択塞70%、ピペラジン選択率16%と維著 な低下はないが、反応温度が極めて高く、触媒活性が著 しく低い。 N- (2-アミノエチル) ピペラジン原料の 場合はトリエチレンジアミン選択率が50%以下と低 1~3のアルキル基を示す。] で表される基を有するア 10 い。特開昭63-122654号公報では、モノエタノ - ルアミン転化率86%のときトリエチレンジアミン選 択率79%、転化率100%のとき選択率53%まで低 下する。特徽平1-143864号公報では、ジエチレ ントリアミン転化率??%のときトリエチレンジアミン 選択率35%、ピペラジン選択率32%、転化率99% のときトリエチレンジアミン選択率37%、ピペラジン 選択率24%とピペラジンの選択率が低下している。

> 【発明が解決しようとする誤題】上紅のようにトリエチ 20 レンジアミンの製造に用いられる触媒は、通常空気雰囲 気下600℃以下の温度で洗成処理された結晶性アルミ ノシリケートであって、これらの一般的な蜷成条件で処 理された触媒をトリエチレンジアミンやピペラジンの製 治無謀として供した場合、以下のような問題点を有す る。①原料転化率を高くすると、トリエチレンジアミ ン、ピペラジンの選択率が低下傾向にある。原料転化率 を高くしても、トリエチレンジアミン、ピペラジンの選 択率が低下しない系においては、目的とするトリエチレ ンジアミン選択率の絶対値が低い。②原料転化率を90 %以上にし、原料を剛収しないプロセスを考えた場合、 上記触媒系では、トリエチレンジアミン、ピペラジンの 選択窓が各れも満足するに足る十分な情が達成されてい

ない。このようなことから、高活性で、尚且つ、高転化 率においてもトリエチレンジアミン、ピペラジンを高速 択的に製造しうる触媒が切望されている。

#### 100051

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、トリエデ レンジアミン額及びピペラジン額の製造法を総意検討し た結果、該反応において、水蒸気雰囲気下500℃~9 40 50℃の爆度にて焼成処理された結晶性アルミノシリケ トが解媒として高活性であり、海且つ、高転化率にお いてもトリエチレンジアミン類及びピペラジン無を高遜 択的に製造しうるという新規な事実を見出だし、本発明 を完成するに至った。

【0006】即ち本発明は、水蒸気雰囲気下500℃~ 950℃の温度にて煉成処理された結晶性アルミノシリ ケートを触媒とし、分子内に一般式(1)

[0007]

Hc21

[式中、R!~R!はそれぞれ水素原子あるいは炭素数 1~3のアルキル基を示す。]で表される基を有するア ミン化合物を照料として、トリエチレンジアミン頻及び ピペラジン類の製造法を提供するものである。

[0008]以下に、本発明を更に詳しく説明する。

晶性アルミノシリケートは、アルミナに対するシリカの モル比12以上、好ましくは40~5000のものであ る。ここで、アルミナに対するシリカのモル比が12末 満のものであると、トリエチレンジアミン類の選択率が 低下し好ましくない。また、アルミナに対するシリカの モル比が5000以上であると、触媒活性がかなり低下 するため寮用的でない。

[0010] 本発明の方法における結晶性アルミノシリ ケートは、アルミナに対するシリカのモル比が上述の範 照内であれば良く特に制限はないが、酸素10数環の主 20 空間を有するものが好ましい。このような結晶性アルミ ノシリケートの具体例としては、米国特許第3、70 2、886号に記載されているZSM-5、米国特許第 1. 334, 243号に記載されているZSM-8,米 脳特許第3,709,979号に記載されているZSM -11、米国特許第3,832,449号に記載されて いる25M-12、米渕特許第4,001,346号に 記載されている2SM-21等がある。

10 0 1 11 本発明の方法においては、水熱合成により 結晶性アルミノシリケートを生成する際に、有機結晶化 30 割の存在下、非存在下のいずれで水熱合成しても良い。 [0012] 本発明の方法においては、結晶性アルミノ シリケートは、日型に製定されず、水楽イオンの一部も しくは全部が他の陽イオン、例えばリチウムイオン、ナ トリウムイオン、カリウムイオン、セシウムイオン、マ グネシウムイオン、カルシウムイオン、ランタンイオン

等で交換されたものでも一向に差支えない。 【0013】本発明の方法においては、結晶性アルミノ シリケートは、水蒸気雰囲気下焼成処理を施した後に触 雄として使用される。空気雰囲気下での策成のみでは、 日糸とするトリエチレンジアミン物、ビベラジン板の選 択性が低く、さらに原料アミン化合物を高転化率に反応 させた場合、望ましくない分解反応、総合反応等の關反 店のためトリエチレンジアミン類、ピペラジン類の選択 性が低下する。

[0014] 本発明の方法においては、水蒸気雰囲気下 での始成処理は、粉末、成型品のいずれで行っても良 い。また、固定床流道式反応装置の場合は、反応装置に 軸はや本地した後、前別選として水蒸気雰囲気下株成肌 理を行っても良い。窒素含有有機化合物のような有機結 50 ル比はり、91~1とすべきである。モル比り、91以

編化剤の存在下にて水熱合成された結晶性アルミノシリ ケートの場合は、空気雰囲気下で焼成することによりH 型とした後、さらに水蒸気雰囲気下焼成処理するか、若 しくは直接水蒸気紫網架下焼成処理しても良い。焼成条 件は結晶性アルミノシリケートの種類、アルミナに対す るシリカのモル比、用いる原料等により異なるが、通 常、500~950℃、好ましくは550~800℃の 温度で、1時間以上、好ましくは3時間以上水蒸気雰囲 気下焼成処理すれば良い。焼成温度が500℃未満であ [0009] 本発明の方法において触線として用いる結 10 ると、目的物であるトリエチレンジアミン類、ピペラジ ン鉛の選択率が低下する。また、焼成温度が950℃以 上であると、結晶性アルミノシリケートの結晶性が低下 し、比表面積が小さくなり、触媒活性が低下する。ま た、目的物であるトリエチレンジアミン類、ピペラジン 類の選択率も低下する。水蒸気分圧は、通常50~76 0 mmHg、好ましくは100~760mmHgの範囲 で漢字すれば良い。

【0015】本発明の方法においては、触媒の形状に制 限はなく、反応形式に応じて粉末のまま。あるいは成類 して用いられる。例えば、懸濁床では粉末、颗粒状で用 いられ、罷定床ではタブレット状、ビーズ状、郷柱状に 成型して用いられる。

[0016] 触媒の成型方法としては、例えば押し出し 成型法、打綻成型法、顆粒成型法等があり、成型する際 にはシリカ、アルミナ、シリカーアルミナ、粘土等を粘 結剤として加えても良い。

[0017] 本発明の方法に用いる原料化合物は、分子 内に前部一般式(1)で表される基を有するアミン化合 物であればよく、様々なものがあげられる。例えばモノ エタノールアミン、ジエタノールアミン、イソプロパノ ールアミン、ジイソプロバノールアミン、N- (2-ア ミノエチル) エタノールアミン、N- (2-ヒドロキシ エチル) ピペラジン、N, N ~~ピス (2~ヒドロキシ エチル) ピペラジン、N- (2-アミノエチル) ピペラ ジン、N。N \* ーピス (2 ーアミノエチル) ピペラジ ン、ピペラジン、エチレンジアミン、ジエチレントリア ミンあるいはトリエチレンテトラミン等である。

【0018】本発明の方法においては、反応は気相で行 っても被相で行っても良い。

【0019】本発明の方法においては、反応は懸濁床に よる回分、単回分、連続式でも、また固定床流通式でも 実施できるが、工業的には、固定床流通式が操作、装 置、経済性の面から有利である。

[0020] 本発明の方法においては、希釈剤として総 **参ガス、水素ガス、アンモニアガス、水蒸気、炭化水素** 等の不蓄性ガス、あるいは水や不活性な淡化水素等の不 活性溶媒を用いて、原料であるアミン化合物を名釈し、 反応を進行させることができる。これらの希釈剤は任意 の量で使用できるが、通常はアミン化合物/希釈剤のモ

下ではトリエチレンジアミン類、ピペラジン類の生産性 が低く密導的ではない。また。モル比1以上ではトリエ チレンジアミン額、ピベラジン類への選択性が低下す చ.

[0021] アミン化合物の反応は、アミン化合物を上 述の結晶性アルミノシリケートから成る触媒と接触させ ることにより進行し、この際の反応温度、空間速度等の 条件は結晶性アルミノシリケートの種類、アミン化合物 の種類により異なり、一義的に決められないが、通常は

0~10000hr"!の範囲で選定すればよい。 【0022】本発明の方法においては、通常大気圧下で 反広を行えばよいが、加圧下、減圧下で行うこともでき

[0023] 本発明の方法で用いる触媒は、反応に供す ることとより新性低下を探いたとしても、適官、再生の ための施成操作を行うことにより、高活性の触媒として 繰り返し使用することができる。

#### [0 0 2 4]

物を原料として用いることができ、しかも中間体を経る ことなく一段の反応で目的とするトリエチレンジアミン 20. ピペラジン郷を高収率で製造することができる。さ らに、関料アミン化会験を高級化率に反応させた場合で も、高選択的、高収率に目的物を製造できるため原料を 回収しりサイクルする必要がない。かつ、触媒活性が長 時間維持され、そのうえ再生処理を施すことにより何回 でも触媒として利用しうるので、製造コストが低く。エ 業上著しく有利な方法である。

### [0 0 2 5]

(実施例)以下、本発明を具体的に実施例にて説明する が本発明はこれら実施例にのみ特に限定されるものでは

#### [0 0 2 6] 解線製造例1

粉末 Z S M - 5 型ゼオライト (東ソー (株) 製860 N HA、シリカ/アルミナモル比72)を、行錠成態した 後、水蒸気雰囲気下550℃,4時間焼成し、H型ZS M-5 (1) を得た。

[0027] 辣媒製造例2、3

5 触媒製造例1において、焼成温度を600、700℃に 変えてH型2SM-5(2)、(3)を得た。 [0028] 触媒製造例4

粉末25M-5型ゼオライト (東ソー (株) 製860N 11A. シリカノアルミナモル比72) を、打鈴成態した 後、空気雰囲気下550℃、4時間焼成し、日悪スSM - 5 (4) を得た。

【0029】 家飾例1

間定床液滞式反応物に、触媒製造例1で得られた日型2 反応温度250~450℃,空間速度 (GHSV) 10 10 SM-5 (1) を充填し、温度を340℃に維持しなが ら、N- (2-アミノエチル) ピペラジンと水との総合 物(N-(2-アミノエチル)ピペラジン/水(モル 出) == 5/95) をGHSV1000bで~ にて供給 した。反応後をガスクロマトグラフィーで分析した結 果、原料の転化率90、9%、トリエチレンジアミンの 選択率60、1%、ビベラジンの選択率27、4%であ った。

## [0030] 実施例2

反応温度を355℃に変えた以外、実施例1と同様な操 【発明の効果】本発明の方法によれば様々なアミン化合 20 作で反応を実施した。その結果、原料の範化率98.7 %、トリエチレンジアミンの選択率61.3%、ピペラ ジンの選択率21,0%であった。

[0031] 実施例3~6

触媒として、H型ZSM-5(2)。(3)を用い、反 応拠度を表1のように変えた以外、実施例1と同様な操 作で反応を実施した。その結果を表1に示した。 [0032] 実施例7~9

原料アミンとして、トリエチレンテトラミン、N … (2 ーアミノエチル) エタノールアミン、N- (2-ヒドロ

30 キシエチル) ピペラジンを用い、反応温度を表しのよう に変えた以外、実施例1と間様な操作で反応を実施し た。その結果を表1に示した。

# [0033] 比較例1、2

無線として、H型ZSM-5(4)を用い、反応温度を 表 | のように変えた以外、実施例 1 と間様な操作で反応 を実施した。その結果を表1に示した。

[0034]

[0035]

(表1)

7 (81) 輪螺 顔料アミン 滋度 転化率 選択率 (%) (%) (%) T T + P(2) AEP 3 4 0 89. 7 58. 1 29. 2 87. 3 実施例3 98. 8 65. 7 14. 9 90. S 実施例4 (2) AEP 360 58. 1 16. 3 84. 4 **寒梅朔** 5 (3) AEP 360 94. 8 実施例 6 (3) AEP 380 98.1 62. 8 | 29. 4 | 83. 2 TETA 実施例7 (1) 365 100.0 14, 6 18, 1 72, 7 11. 4 5. 4 16. 8 実施例8 (1)AEEA 360 100.0 実施例9 (1) HEP 370 \$6.8 12, 5 1 7. 9 | 80. 4 比較例1 (4) AEP 52, 7 | 26, 7 | 79, 4 360 87. 0 \$ 1. 3 54. 1 18. 4 72. 5 比較例2 (4) ABP 380

AEP: N-(2-アミノエチル) ピペラジン

TETA: トリエチレンテトラミン

AEEA: N- (2 - アミノエチル) エタノルアミン

HEP : N- (2-ヒドロキシエチル) ピペラジン

T :トリエチレンジアミン

P : ピペラジン

\* A E E A を照料アミンとして用いた場合は、A E E A 2 m o 1 から T 1 m o 1 生成するとして、選択率を求めた。

37 }

フロントページの続き

(51) In I. Cl. ? 機別配号 庁内整理番号 // C O 7 B 61/00 3 0 0